PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-268068

(43)Date of publication of application: 18.09.2002

(51)Int.CI.

G02F 1/1337 C08G 73/10 G02B 5/30 G02F 1/1335 G02F 1/13363

(21)Application number: 2001-064626

(71)Applicant: FUJI PHOTO FILM CO LTD

(22)Date of filing:

08.03.2001

(72)Inventor: NEGORO MASAYUKI

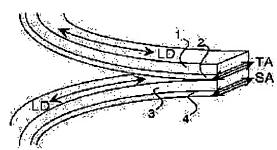
KAWADA KEN

(54) LIQUID CRYSTAL ALIGNMENT LAYER, METHOD FOR ALIGNING BAR- SHAPED LIQUID CRYSTALLINE MOLECULE, OPTICAL COMPENSATION SHEET AND POLARIZING PLATE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a liquid crystal alignment layer having a function for aligning bar-shaped liquid crystal molecules perpendicularly to a rubbing direction.

SOLUTION: The alignment layer is formed by using a polyimide or a polyamic acid having a carbazole skelton in a side chain.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]
[Date of registration]
[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-268068 (P2002-268068A)

(43)公開日 平成14年9月18日(2002.9.18)

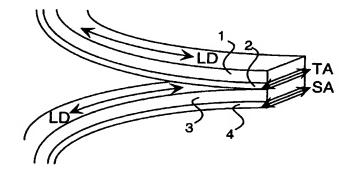
(51) Int.Cl.'	識別記号	FI			テーマコー	h*(多考)
G02F 1/		G02F	1/1337	5 2 5		1049
C08G 73/			73/10	020	2H090 2H091	
G02B 5/	30		5/30			
G02F 1/	1335 5 1 0	G02F	-	510		1031
1/13363			1/13363	010	- •	7 0 4 0
		審査請求		請求項の数11	OL	(全 34 頁)
(21)出願番号	特願2001-64626(P2001-64626)	(71)出願人	(71)出顧人 000005201			
			富士写真	スプイルム株式会	社	
(22)出顧日	平成13年3月8日(2001.3.8)		神奈川県	幕中不明 中枢 中枢 2	10番地	
		(72)発明者	根来 矛	能之		
			神奈川県	幕南足柄市中招2	10番地	富士写真
			フイルム	4株式会社内		
		(72)発明者	河田 慧	T		
			神奈川県	幕南足柄市中招2	10番地	富士写真
				、株式会社内		
		(74)代理人	1000746	75		
			弁理士	柳川 泰男		
					掲	終頁に続く

(54) 【発明の名称】 液晶配向膜、棒状液晶性分子を配向させる方法、光学補償シートおよび偏光板

(57)【要約】

【課題】 棒状液晶分子をラビング方向に対して垂直に 配向させる機能を有する液晶配向膜を得る。

【解決手段】 側鎖にカルバゾール骨格を有するポリイミドまたはポリアミック酸を用いて配向膜を形成する。



【特許請求の範囲】

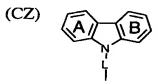
【請求項1】 支持体上に設けられている液晶配向膜で あって、ポリイミドまたはポリアミック酸を含み、ポリ イミドまたはポリアミック酸が、側鎖にカルバゾール骨 格を有することを特徴とする液晶配向膜。

(XI) (XA)**(Y)** MOOC СООМ

30

[式中、Xは、少なくとも一つの芳香族環、脂肪族環ま たは複素環を含む四価の連結基であり;Yは、少なくと も一つの芳香族環を含む二価の連結基であり、Mは、水 素原子、金属原子または有機塩基であり;そして、Xお よびYの少なくとも一方は、カルパゾール骨格を含む置 換基を有する〕。

カルバゾール骨格を含む置換基が、下記 【請求項3】 式(CZ)で表される請求項2に記載の液晶配向膜: 【化2】



[式中、Lは、単結合、あるいは、-O-、-CO-、 - N H - 、アルキレン基、アリーレン基およびそれらの 組み合わせからなる群より選ばれる二価の連結基であ り;ベンゼン環AおよびBは、それぞれ、他のベンゼン 環が縮合していてもよく;そして、ベンゼン環A、Bお よびそれらの縮合環は、置換基を有していてもよい]。 【請求項4】 ポリイミドまたはポリアミック酸が、さ らに側鎖に重合性基を有する請求項1に記載の液晶配向 膜。

【請求項5】 支持体上に、側鎖にカルバゾール骨格を 有するポリイミドまたはポリアミック酸を塗布して塗布 層を設け;塗布層の表面をラビング処理して配向膜を形 成し;そして、配向膜の上に棒状液晶性分子を含む塗布 液を塗布して乾燥することにより、棒状液晶性分子の長 軸方向を透明支持体面に投影して得られる線の平均方向 と配向膜のラビング方向とが実質的に直交するように棒 40 状液晶性分子を配向させる方法。

【請求項6】 棒状液晶性分子が重合性基を有し、棒状 液晶性分子を配向させた後、棒状液晶性分子を重合させ て配向状態を固定する請求項5に記載の棒状液晶性分子 を配向させる方法。

【請求項7】 支持体がロール状であり、棒状液晶性分 子の長軸方向を支持体面に投影して得られる線の平均方 向が、支持体の長手方向に対して実質的に直交している 請求項5に記載の棒状液晶性分子を配向させる方法。

【請求項8】

*【請求項2】 ポリイミドまたはポリアミック酸が、下 記式(XI)または(XA)で表される繰り返し単位 と、下記式(Y)で表される繰り返し単位とを有する請 求項1に記載の液晶配向膜:

【化1】

ング方向が、支持体の長手方向に対して実質的に平行で ある請求項5に記載の棒状液晶性分子を配向させる方 法。"

【請求項9】 棒状液晶性分子の長軸方向と支持体面と の間の平均傾斜角が5。未満の状態で棒状液晶性分子を 配向させる請求項 5 に記載の棒状液晶性分子を配向させ る方法。

【請求項10】 透明支持体、配向膜および棒状液晶性 分子から形成された光学的異方性層をこの順に有するロ 20 一ル状の光学補償シートであって、配向膜が、側鎖にカ ルバゾール骨格を有するポリイミドまたはポリアミック 酸からなり、棒状液晶性分子の長軸方向を透明支持体面 に投影して得られる線の平均方向と配向膜のラビング方 向とが実質的に直交するように棒状液晶性分子が配向し ていることを特徴とする光学補償シート。

【請求項11】 棒状液晶性分子から形成された光学的 異方性層、配向膜、透明支持体、偏光膜および透明保護 膜を有するロール状の偏光板であって、配向膜が、側鎖 にカルバゾール骨格を有するポリイミドまたはポリアミ ック酸からなり、棒状液晶性分子の長軸方向と透明支持 体面との間の平均傾斜角が5°未満の状態で棒状液晶性 分子が配向しており、棒状液晶性分子の長軸方向を透明 支持体面に投影して得られる線の平均方向と偏光板の長 手方向とが実質的に直交しており、そして偏光膜の透過 軸と棒状液晶性分子の長軸方向を透明支持体面に投影し て得られる線の平均方向とが実質的に平行であることを 特徴とする偏光板。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、液晶配向膜に関す る。また、本発明は、棒状液晶性分子を配向膜を用いて ラビング方向に垂直に配向させる方法に関する。さら に、本発明は、透明支持体上に配向膜と棒状液晶性分子 から形成された光学的異方性層とをこの順に有する光学 補償シート、およびそれを用いた偏光板にも関する。

[0002]

【従来の技術】液晶表示装置は、液晶セル、偏光素子お よび光学補償シート(位相差板)からなる。透過型液晶 表示装置では、二枚の偏光索子を液晶セルの両側に取り 支持体がロール状であり、配向膜のラビ 50 付け、一枚または二枚の光学補償シートを液晶セルと偏

光索子との間に配置する。反射型液晶表示装置では、反射板、液晶セル、一枚の光学補償シート、そして一枚の偏光索子の順に配置する。液晶セルは、棒状液晶性分子層、それを封入するための二枚の基板、棒状液晶性分子に電圧を加えるための電極層、および棒状液晶性分子の配向を制御する配向膜層からなる。液晶セルは、棒状液晶性分子の配向状態の違いで、透過型については、TN(Twisted Nematic)、IPS(In-Plane Switching)、FLC(Ferroelectric Liquid Crystal)、OCB(Optically Compensatory Bend)、STN(Supper Twisted Nematic)、VA(Vertically Aligned)、ECB(Electrically Controlled Birefringence)、反射型については、TN、HAN(Hybrid Aligned Nematic)、GH(Guest-Host)のような様々な表示モードが提案されている。

【0003】光学補償シートは、画像着色を解消したり、視野角を拡大するために、様々な液晶表示装置で用いられている。光学補償シートとしては、延伸複屈折ポリマーフイルムが従来から使用されていた。延伸複屈折フイルムからなる光学補償シートに代えて、透明支持体20上に液晶性分子から形成された光学的異方性層を有する光学補償シートを使用することが提案されている。液晶性分子には多様な配向形態があるため、液晶性分子を用いることで、従来の延伸複屈折ポリマーフイルムでは得ることができない光学的性質を実現することが可能になった。

【0004】光学補償シートの光学的性質は、液晶セル の光学的性質、具体的には上記のような表示モードの違 いに応じて決定する。液晶性分子を用いると、液晶セル の様々な表示モードに対応する様々な光学的性質を有す る光学補償シートを製造することができる。液晶性分子 としては、一般に、棒状液晶性分子またはディスコティ ック液晶性分子が用いられている。液晶性分子を用いた 光学補償シートでは、様々な表示モードに対応するもの が既に提案されている。例えば、TNモードの液晶セル 用光学補償シートは、特開平6-214116号公報、 米国特許5583679号、同5646703号、ドイ ツ特許公報3911620A1号の各明細書に記載があ る。また、IPSモードまたはFLCモードの液晶セル 用光学補償シートは、特開平10-54982号公報に 記載がある。さらに、OCBモードまたはHANモード の液晶セル用光学補償シートは、米国特許580525 3号および国際特許出願WO96/37804号の各明 細書に記載がある。さらにまた、STNモードの液晶セ ル用光学補償シートは、特開平9-26572号公報に 記載がある。そして、VAモードの液晶セル用光学補償 シートは、特許番号第2866372号公報に記載があ る。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】棒状液晶性分子から形 50

成された光学的異方性層を有する光学補償シートでは、 棒状液晶性分子の長軸方向を透明支持体面に投影して得 られる線の平均方向が、光学補償シートの遅相軸に相当 する。棒状液晶性分子の長軸方向を透明支持体面に投影 して得られる線の平均方向は、一般に配向膜のラピング 方向に相当する。光学補償シートは実際の生産において はロール状であって、ラビング処理はロール状光学補償 シートの長手方向に実施することが最も容易である。従 って、棒状液晶性分子から形成された光学的異方性層を 10 有する光学補償シートでは、長手方向に遅相軸を有する 態様が最も容易に生産できる。偏光膜の透過軸は、偏光 膜を構成するポリマーフイルムの延伸方向に垂直な方向 に相当する。偏光素子も実際の生産においてはロール状 であって、延伸処理はロール状偏光膜の長手方向に実施 することが最も容易である。従って、長手方向に垂直な 方向(幅方向)に透過軸を有する偏光素子が最も容易に 生産できる。

【0006】以上の関係から、ロール状光学補償シート とロール状偏光素子とを積層する場合、光学補償シート の遅相軸と偏光膜の透過軸とを実質的に垂直になるよう に配置することが最も生産が容易である。一方、液晶セ ルの表示モードによっては、光学補償シートの遅相軸と 偏光膜の透過軸とを実質的に平行になるように配置する ことが好ましい場合がある。ロール状光学補償シートの 遅相軸が光学補償シートの幅方向となるためには、棒状 液晶性分子を、その長軸方向が配向膜のラビング方向に 対して垂直となるように配向させる必要がある。本明細 書において「棒状液晶性分子の長軸方向が配向膜のラビ ング方向に対して垂直」とは、棒状液晶性分子の長軸方 向を透明支持体面に投影して得られる線の平均方向が、 ラビング方向に対して直交することを意味する。棒状液 晶性分子をラビング方向に対して垂直となるように配向 させるためには、そのような配向機能を有する配向膜が 必要である。従来の配向膜は、棒状液晶分子をラビング 方向に対して平行に配向させる機能を有する。

【0007】本発明の目的は、棒状液晶分子をラピング方向に対して垂直に配向させる機能を有する液晶配向膜を提供することである。本発明の別の目的は、棒状液晶分子をラピング方向に対して垂直に配向させることである。本発明のさらに別の目的は、幅方向に遅相軸を有するロール状の光学補償シートを提供することである。本発明のさらにまた別の目的は、光学補償シートの遅相軸と偏光膜の透過軸とが実質的に平行になるように容易に配置できる偏光板を提供することである。

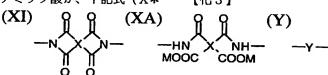
[0008]

30

【課題を解決するための手段】本発明の目的は、下記(1)~(4)の液晶配向膜、下記(5)~(9)の棒状液晶性分子を配向させる方法、下記(10)の光学補償シートおよび下記(11)の偏光板により達成された。

(1) 支持体上に設けられている液晶配向膜であって、ポリイミドまたはポリアミック酸を含み、ポリイミドまたはポリアミック酸が、側鎖にカルバゾール骨格を有することを特徴とする液晶配向膜。

(2) ポリイミドまたはポリアミック酸が、下記式 (X*



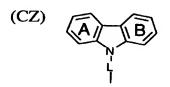
【0010】[式中、Xは、少なくとも一つの芳香族環、脂肪族環または複素環を含む四価の連結基であり; Yは、少なくとも一つの芳香族環を含む二価の連結基であり; Mは、水素原子、金属原子または有機塩基であり; そして、XおよびYの少なくとも一方は、カルバゾール骨格を含む置換基を有する]。

(3) カルバゾール骨格を含む置換基が、下記式 (C

Z) で表される(2) に記載の液晶配向膜:

[0011]

【化4】



【0012】[式中、Lは、単結合、あるいは、-0 -、-CO-、-NH-、アルキレン基、アリーレン基 およびそれらの組み合わせからなる群より選ばれる二価 の連結基であり;ベンゼン環AおよびBは、それぞれ、他のベンゼン環が縮合していてもよく;そして、ベンゼ 30 ン環A、Bおよびそれらの縮合環は、置換基を有していてもよい]。

(4) ポリイミドまたはポリアミック酸が、さらに側鎖に重合性基を有する(1) に記載の液晶配向膜。

【0013】(5)支持体上に、側鎖にカルバゾール骨格を有するポリイミドまたはポリアミック酸を塗布して塗布層を設け;塗布層の表面をラビング処理して配向膜を形成し;そして、配向膜の上に棒状液晶性分子を含む塗布液を塗布して乾燥することにより、棒状液晶性分子の長軸方向を透明支持体面に投影して得られる線の平均40方向と配向膜のラビング方向とが実質的に直交するように棒状液晶性分子を配向させる方法。

(6) 棒状液晶性分子が重合性基を有し、棒状液晶性分子を配向させた後、棒状液晶性分子を重合させて配向状態を固定する(5) に記載の棒状液晶性分子を配向させる方法。

【0014】(7)支持体がロール状であり、棒状液晶性分子の長軸方向を支持体面に投影して得られる線の平均方向が、支持体の長手方向に対して実質的に直交している(5)に記載の棒状液晶性分子を配向させる方法。

* I) または (XA) で表される繰り返し単位と、下記式 (Y) で表される繰り返し単位とを有する (1) に記載 の液晶配向膜:

[0009]

【化3】

(8)支持体がロール状であり、配向膜のラビング方向が、支持体の長手方向に対して実質的に平行である

- (5) に記載の棒状液晶性分子を配向させる方法。

(9)棒状液晶性分子の長軸方向と支持体面との間の平均傾斜角が5°未満の状態で棒状液晶性分子を配向させる(5)に記載の棒状液晶性分子を配向させる方法。

【0015】(10)透明支持体、配向膜および棒状液晶性分子から形成された光学的異方性層をこの順に有するロール状の光学補償シートであって、配向膜が、側鎖にカルバソール骨格を有するポリイミドまたはポリアミック酸からなり、棒状液晶性分子の長軸方向を透明支持体面に投影して得られる線の平均方向と配向膜のラビング方向とが実質的に直交するように棒状液晶性分子が配向していることを特徴とする光学補償シート。

【0016】(11)棒状液晶性分子から形成された光学的異方性層、配向膜、透明支持体、偏光膜および透明保護膜を有するロール状の偏光板であって、配向膜が、側鎖にカルバゾール骨格を有するポリイミドまたはポリアミック酸からなり、棒状液晶性分子の長軸方向と透明支持体面との間の平均傾斜角が5°未満の状態で棒状液晶性分子が配向しており、棒状液晶性分子の長軸方向を透明支持体面に投影して得られる線の平均方向と偏光板の長手方向とが実質的に直交しており、そして偏光膜の透過軸と棒状液晶性分子の長軸方向を透明支持体面に投影して得られる線の平均方向とが実質的に平行であることを特徴とする偏光板。

【0017】なお、本明細書において、実質的に平行あるいは実質的に直交とは、厳密な平行あるいは厳密な直交との角度の差が5°未満であることを意味する。角度の差は、4°未満であることが好ましく、3°未満であることがより好ましく、2°未満であることがさらに好ましく、1°未満であることが最も好ましい。

[0018]

【発明の効果】本発明者の研究の結果、側鎖にカルバゾール骨格を有するポリイミドまたはポリアミック酸を液晶配向膜に用いると、棒状液晶性分子をラピング方向に対して実質的に垂直となるように均一に配向できることが判明した。これにより、棒状液晶性分子が、ラピング方向に対して実質的に垂直に配向している光学補償シートを作製することができる。従って、長手方向に垂直な

R

方向(幅方向)に遅相軸を有するロール状光学補償シートを、容易に生産することが可能になった。一方、前述したように、長手方向に垂直な方向(幅方向)に透過軸を有するロール状偏光素子が最も容易に生産できる。従って、本発明に従うロール状光学補償シートとロール状偏光素子とを、ロール状態のまま貼り合わせることで、光学補償シートの遅相軸と偏光膜の透過軸とが実質的に平行である偏光板を生産することができる。以上のように、本発明に従う光学補償シートを用いることで、光学補償シートの遅相軸と偏光膜の透過軸とが実質的に平行10になるように容易に配置することができる。

[0019]

【発明の実施の形態】図1は、透過型液晶表示装置の基 本的な構成を示す模式図である。図1の(a)に示す透 過型液晶表示装置は、バックライト (BL) 側から順 に、透明保護膜(1a)、偏光膜(2a)、透明支持体 (3a)、光学的異方性層(4a)、液晶セルの下基板 (5a)、棒状液晶性分子層(6)、液晶セルの上基板 (5b)、光学的異方性層(4b)、透明支持体(3 b)、偏光膜(2b)、そして透明保護膜(1b)から 20 なる。透明支持体および光学的異方性層 (3 a ~ 4 a お よび4b~3b) が光学補償シートを構成する。そし て、透明保護膜、偏光膜、透明支持体および光学的異方 性層 (1a~4aおよび4b~1b) が偏光板を構成す る。透明支持体 (3 a、3b) は、光学的異方性層 (4 a、4b) 側に配向膜を有する。また、液晶セルの下基 板(5a) および上基板(5b) も、棒状液晶性分子層 (6) 側に配向膜を有する。

【0020】図1の(b)に示す透過型液晶表示装置は、パックライト(BL)側から順に、透明保護膜(1 30 a)、偏光膜(2a)、透明支持体(3a)、光学的異方性層(4a)、液晶セルの下基板(5a)、棒状液晶性分子層(6)、液晶セルの上基板(5b)、透明保護膜(1b)、偏光膜(2b)、そして透明保護膜(1 c)からなる。透明支持体および光学的異方性層(3a~4a)が光学補償シートを構成する。そして、透明保護膜、偏光膜、透明支持体および光学的異方性層(1a~4a)が偏光板を構成する。透明支持体(3a)は、光学的異方性層(4a)側に配向膜を有する。また、液晶セルの下基板(5a)および上基板(5b)も、棒状40液晶性分子層(6)側に配向膜を有する。

【0021】図1の(c)に示す透過型液晶表示装置は、バックライト(BL)側から順に、透明保護膜(1a)、偏光膜(2a)、透明保護膜(1b)、液晶セルの下基板(5a)、棒状液晶性分子層(6)、液晶セルの上基板(5b)、光学的異方性層(4b)、透明支持体(3b)、偏光膜(2b)、そして透明保護膜(1c)からなる。透明支持体および光学的異方性層(4b

~3 b) が光学補償シートを構成する。そして、透明保 護膜、偏光膜、透明支持体および光学的異方性層 (4 b ~1 c) が偏光板を構成する。透明支持体 (3 b) は、 光学的異方性層 (4 b) 側に配向膜を有する。また、液 晶セルの下基板 (5 a) および上基板 (5 b) も、棒状 液晶性分子層 (6) 側に配向膜を有する。

【0022】図2は、反射型液晶表示装置の基本的な構成を示す模式図である。図2に示す反射型液晶表示装置は、下から順に、液晶セルの下基板(5a)、反射板(RP)、棒状液晶性分子層(6)、液晶セルの上基板(5b)、光学的異方性層(4)、透明支持体(3)、偏光膜(2)、そして透明保護膜(1)からなる。透明支持体および光学的異方性層(4~3)が光学補償シートを構成する。そして、透明保護膜、偏光膜、透明支持体および光学的異方性層(4~1)が偏光板を構成する。透明支持体(3)は、光学的異方性層(4)側に配向膜を有する。また、液晶セルの反射板(RP)および上基板(5b)も、棒状液晶性分子層(6)側に配向膜を有する。

【0023】図3は、ロール状偏光素子とロール状光学補償シートとの貼り合わせ工程を示す模式図である。図3に示すように、ロール状偏光素子は、透明保護膜(1)および偏光膜(2)からなる。ロール状光学補償シートは、透明支持体(3)および光学的異方性層

(4)からなる。透明支持体(3)は、光学的異方性層(4)側に配向膜を有する。偏光膜(2)の透過軸(TA)は、ロール状偏光素子の長手方向(LD)と実質的に直交している。光学的異方性層(4)の棒状液晶性分子の長軸方向を透明支持体面に投影して得られる線の平均方向、すなわち遅相軸(SA)は、ロール状光学補償シートの長手方向(LD)と実質的に直交している。そのため、図3に示すように、ロール状偏光素子とロール状光学補償シートとをそのまま貼り合わせるだけで、偏光膜(2)の透過軸(TA)と光学的異方性層(4)の遅相軸(SA)とが実質的に平行になるように配置することができる。なお、図1~図3において、透明支持体(3)と光学的異方性層(4)との順序を逆に配置してもよい。

【0024】 [配向膜] 配向膜には、側鎖にカルパソール骨格を有するポリイミドまたはポリアミック酸を用いる。ポリイミドは、下記式 (XI) で表される繰り返し単位とを有することが好ましい。ポリアミック酸は、下記式 (XA)で表される繰り返し単位と、下記式 (Y) で表される繰り返し単位と、下記式 (Y) で表される繰り返し単位とを有することが好ましい。

[0025]

【化5】

$$(XI) \circ \circ (XA) \circ \circ (Y)$$

$$-N \longrightarrow N - -HN \times NH - -Y -$$

$$MOOC COOM$$

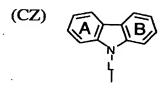
【0026】式 (XI) および (XA) において、X は、少なくとも一つの芳香族環、脂肪族環または複素環 を含む四価の連結基である。芳香族環の例には、ベンゼ ン環およびナフタレン環が含まれる。脂肪族環の例に 環、シクロヘプテン環、シクロヘキサン環、シクロヘキ セン環、シクロヘプタンおよびシクロヘプテン環が含ま れる。脂肪族環と芳香族環とが縮合していてもよい。複 素環の例には、オキソラン環が含まれる。Xは、環状構 造以外の連結基を含むこともできる。環状構造以外の連 結基の例には、-〇-、-СО-、-NH-、(鎖状) アルキレン基およびそれらの組み合わせが含まれる。環 状構造および鎖状アルキレン基は、置換基を有すること ができる。置換基の例には、脂肪族基、芳香族基、複素 環基、-CO-R、-CO-O-Rおよび-CO-NH 20 -Rが含まれる。また、後述する重合性基 (Q1~Q1 7) も、置換基の例に含まれる。Rは、脂肪族基、芳香 族基または複素環基である。

【0027】脂肪族基は、環状構造または分岐構造を有 していてもよい。脂肪族基の炭素原子数は、1乃至6で あることが好ましい。脂肪族基には、アルキル基、置換 アルキル基、アルケニル基、置換アルケニル基、アルキ ニル基および置換アルキニル基が含まれる。置換アルキ ル基、置換アルケニル基および置換アルキニル基の置換 基の例には、-CO-R、-CO-O-Rおよび-CO 30 -NH-Rが含まれる。また、後述する重合性基 (Q1 ~Q17)も、置換基の例に含まれる。Rは、脂肪族 基、芳香族基または複素環基である。芳香族基には、ア リール基および置換アリール基が含まれる。フェニルお よび置換フェニル基が好ましい。置換アリール基の置換 基の例には、脂肪族基、芳香族基、複素環基、-CO-R、-CO-O-Rおよび-CO-NH-Rが含まれ る。また、後述する重合性基 (Q1~Q17) も、置換 基の例に含まれる。Rは、脂肪族基、芳香族基または複 素環基である。複素環基は、後述するカルバゾール骨格 40 を含む基であることが好ましい。複素環基は、置換基を 有することができる。置換基の例には、脂肪族基、芳香 族基、複素環基、-CO-R、-CO-O-Rおよび-CO-NH-Rが含まれる。また、後述する重合性基 (Q1~Q17) も、置換基の例に含まれる。Rは、脂 肪族基、芳香族基または複素環基である。

【0028】式 (Y) において、Yは、少なくとも一つ の芳香族環を含む二価の連結基である。芳香族環は、ベ ンゼン環またはナフタレン環であることが好ましく、ベ ンゼン環であることがさらに好ましい。 Yは、置換フェ 50 い。式 (CZ) において、ベンゼン環A、Bおよびそれ

ニレンであることが好ましく、5-置換-1,3-フェ ニレンであることが特に好ましい。置換フェニレンの置 換基としては、カルパゾール骨格を含む置換基 (後述) が好ましい。式(XA)において、Mは、水素原子、金 は、シクロブタン環、シクロブテン環、シクロペンタン 10 属原子または有機塩基である。Mは、水素原子であるこ とが好ましい。式 (XI)、 (XA) および (Y) にお いて、XおよびYの少なくとも一方は、カルバゾール骨 格を含む置換基を有する。カルバゾール骨格を含む置換 基は、、下記式(CZ)で表される基であることが好ま UW.

> [0029] 【化6】



【0030】式(CZ)において、Lは、単結合、ある いは、-〇-、-CO-、-NH-、アルキレン基、ア リーレン基およびそれらの組み合わせからなる群より選 ばれる二価の連結基である。組み合わせからなる二価の 連結基の例を以下に示す。Czは、カルバゾール骨格で ある。

L1:-CO-NH-アリーレン基-CO-Cz

L2:-アルキレン基-アリーレン基-C2

L3:-0-C0-アリーレン基-

L4:-NH-CO-アリーレン基-

L5:-CO-NH-アリーレン基-CO-

L6:-0-C0-アリーレン基-C0-

L7:-0-アルキレン基-CO-

L8:-С0-0-アルキレン基-0-アリーレン基-CO-

上記アルキレン基は、分岐または環状構造を有していて もよい。アルキレン基の炭素原子数は、1乃至30であ ることが好ましく、1乃至20であることがより好まし く、1乃至15であることがさらに好ましく、1乃至1 2であることが最も好ましい。上記アリーレン基は、フ ェニレンまたはナフチレンであることが好ましく、フェ ニレンであることがさらに好ましく、pーフェニレンで あることが最も好ましい。アリーレン基は、置換基を有 していてもよい。アリーレン基の置換基の例は、置換ア リール基の置換基の例と同様である。

【0031】式(CZ)において、ベンゼン環Aおよび Bは、それぞれ、他のペンゼン環が縮合していてもよ

らの縮合環は、置換基を有していてもよい。置換基の例 には、ハロゲン原子、脂肪族基、芳香族基、複素環基、 -O-R, -CO-R, -O-CO-R, -CO-O-R = CO - NH - R = NH - CO - R = O - CO-NH-Rが含まれる。また、後述する重合性基(Q1 ~Q17)も、置換基の例に含まれる。Rは、脂肪族 基、芳香族基または複素環基である。

【0032】脂肪族基は、環状構造または分岐構造を有 していてもよい。脂肪族基の炭素原子数は、1乃至6で あることが好ましい。脂肪族基には、アルキル基、置換 10 アルキル基、アルケニル基、置換アルケニル基、アルキ ニル基および置換アルキニル基が含まれる。置換アルキ ル基、置換アルケニル基および置換アルキニル基の置換 基の例には、一〇一R、一〇〇一R、一〇一〇〇一R、 -CO-O-Rおよび-CO-NH-Rが含まれる。ま た、後述する重合性基 (Q1~Q17) も、置換基の例 に含まれる。Rは、脂肪族基、芳香族基または複素環基 である。芳香族基には、アリール基および置換アリール*

(Q1)

(Q2)

*基が含まれる。フェニルおよび置換フェニル基が好まし い。置換アリール基の置換基の例には、脂肪族基、芳香 族基、複素環基、一〇一R、一〇〇一R、一〇一〇〇一 R、-CO-O-Rおよび-CO-NH-Rが含まれ る。また、後述する重合性基 (Q1~Q17) も、置換 基の例に含まれる。Rは、脂肪族基、芳香族基または複 素環基である。複素環基は、置換基を有することができ る。置換基の例には、脂肪族基、芳香族基、複素環基、 -0-R, -CO-R, -O-CO-R, -CO-O-Rおよび-CO-NH-Rが含まれる。また、後述する 重合性基(Q1~Q17)も、置換基の例に含まれる。 Rは、脂肪族基、芳香族基または複素環基である。 【0033】ポリイミドまたはポリアミック酸は、さら に側鎖に重合性基を有することが好ましい。重合性基の 例を以下に示す。

[0034] 【化7】

【0035】重合性基は、後述する棒状液晶性分子の重 合性基(Q)と重合反応させて、ポリイミドまたはポリ アミック酸と棒状液晶性分子とを、配向膜と光学的異方 性層との界面を介して化学的に結合させる。従って、重 合性基の種類は、棒状液晶性分子の重合性基(Q)の種 類と同様であることが好ましい。重合性基(Q)は、不 飽和重合性基($Q1\sim Q7$)、エポキシ基(Q8)また はアジリジニル基 (Q9) であることが好ましく、不飽 和重合性基であることがさらに好ましく、エチレン性不 飽和重合性基(Q1~Q6)であることが最も好まし

【0036】主鎖と重合性基とは、直結せずに、連結基 40 を介して連結することが好ましい。連結基の例には、一 O-、-CO-、-NH-、アルキレン基、アリーレン 基およびそれらの組み合わせが含まれる。組み合わせか らなる連結基の例には、-O-CO-、-O-CO-N H-、-CO-O-アルキレン基-、-O-アルキレン 基一〇一〇〇一、一〇一〇〇一NHーアルキレン基一、 -O-CO-NH-アルキレン基-O-、-O-CO-NHーアルキレン基-CO-O-、-O-CO-NH-アルキレン基-〇-C〇-、-〇-C〇-NH-アルキ

- CO-、-O-CO-アリーレン基-O-アルキレン 30 基-0-C0-、-0-C0-アリーレン基-0-アル キレン基-0-、-0-C0-アリーレン基-0-アル キレン基ーおよび一〇一アルキレン基一〇一〇〇一が含 まれる(左側が主鎖に結合し、右側が重合性基に結合す

【0037】上記アルキレン基は、分岐または環状構造 を有していてもよい。アルキレン基の炭素原子数は、1 乃至30であることが好ましく、1乃至20であること がより好ましく、1乃至15であることがさらに好まし く、1乃至12であることが最も好ましい。上記アリー レン基は、フェニレンまたはナフチレンであることが好 ましく、フェニレンであることがさらに好ましく、p-フェニレンであることが最も好ましい。アリーレン基 は、置換基を有していてもよい。アリーレン基の置換基 の例は、置換アリール基の置換基の例と同様である。 【0038】以下に、式(XI)で表される繰り返し単 位(テトラカルポン酸起源の繰り返し単位、ただしイミ ドの窒素原子はジアミン起源)の例を示す。 (XI-1)~(XI-4)は、カルバゾール骨格を含む置換基 を有する繰り返し単位である。 $(XI-5) \sim (XI-$ レン基-СО-NH-、-О-СО-アルキレン基-О 50 13)は、カルバゾール骨格がない繰り返し単位であ

14

*【化8】

[0 0 0 4 0]

[0041]

[0042]

15

[0043]

[0044]

[0045]

30

40

【0046】 【化15】

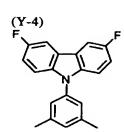
【0047】以下に、式 (Y) で表される繰り返し単位 (ジアミン起源の繰り返し単位、ただし窒素原子を除

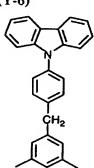
く)の例を示す。いずれの繰り返し単位も、カルバゾー ル骨格を含む置換基を有する。

[0048]

【化16】

【0049】 【化17】 (Y-3) CH₃O OCH₃





(Y-9)

(Y-10)

[0054] 【化22】 (Y-15)[0055]

【化23】

10

30

(Y-16)

[0052] 【化20】 (Y-11)

(Y-12)

20

[0053] 【化21】 (Y-13)

CH₃O

(Y-14)

(Y-17)

(Y-18)

[0056] 【化24】

【0057】以下に、側鎖にカルバゾール骨格を有するポリイミドの例を、テトラカルボン酸起源の繰り返し単位(XI)とジアミン起源の繰り返し単位(Y)とを引用しながら示す。コポリマー中の繰り返し単位の割合は、モル%である。

[0058]
$$PI-1:-(XI-1-Y-1)-PI-2:-(XI-1-Y-1)-PI-2:-(XI-1-Y-1)_{40}-(XI-1-Y-1)_{60}-PI-3:-(XI-1-Y-1)_{10}-(XI-5-Y-1)_{90}-PI-4:-(XI-2-Y-1)_{10}-(XI-5-Y-1)_{90}-PI-5:-(XI-3-Y-1)_{5}-(XI-6-Y*(XA-1)_{90}-PI-5:-(XI-3-Y-1)_{5}-(XI-6-Y*(XA-1)_{90}-PI-5:-(XI-3-Y-1)_{90}-PI-$$

-NH-CO CO-NH-CO CO-NH-COOH

[0061]

【化25】

【化26】

[0062]

22 (XA-2)

[0063]

[0064]

※ ※【化28】 (XA-4) NH--(CH₂)₂--O--CO--CH=CH₂ HOOC COOH

[0065]

★【化29】

[0066]

[0067]

【化31】

[0.0.6.9.] 【化33】

> (XA-13)NH-CO CO -NH-HOOC COOH

--※アルコールの水酸基 (-OH) とをエステル結合させた 繰り返し単位を、重合性基を有する繰り返し単位とし て、ポリイミドまたはポリアミック酸に導入することが できる。そのような重合性基を有する繰り返し単位の例 を以下に示す。

[0071] 【化34】

【0070】式(XA)で表される繰り返し単位のカル

ボキシル基 (-COOM) と、重合性基 (Q) を有する※20

[0072]

[0073]

★【化35】

$$(XQ-3) \\ \mathsf{CH}_3 \\ \mathsf{CO-NH} \\ \mathsf{CO-NH-}(\mathsf{CH}_2)_2 -\mathsf{NH-CO} \\ \mathsf{CH}_2 \\ \mathsf{CH}_2 \\ \mathsf{CH}_2 \\ \mathsf{CH}_3 \\ \mathsf{CO-NH-}(\mathsf{CH}_2)_2 -\mathsf{O-CO} -\mathsf{CO} \\ \mathsf{CH}_3 \\ \mathsf{CH}_4 \\ \mathsf{CH}_5 \\ \mathsf{CH}_6 \\ \mathsf{CH}_7 \\ \mathsf{CH}_8 \\ \mathsf{CH}_9 \\ \mathsf{$$

[0074]

$$A40$$
 ($AC 37$)

(XQ-4) —NH-CO CO −NH-

 CH_3 CH_2 $CO - NH - (CH_2)_2 - O - CO - CH_2$ CH_2 CH_2

[0075]

【化38】

$$(XQ-15)$$
 —NH-CO —CO —NH—

 CH_3 — CH_2 —CO —NH-CO —C = CH_2 \bigstar 20

【0087】以下に、側鎖にカルバゾール骨格を有するポリアミック酸の例を、テトラカルボン酸起源の繰り返し単位 (XA)、ジアミン起源の繰り返し単位 (Y) および重合性基を有する繰り返し単位 (XQ) を引用しながら示す。コポリマー中の繰り返し単位の割合は、モル 30%である。

[0088]
$$PA-1:-(XA-1-Y-1)-PA-2:-(XA-1-Y-1)_{40}-(XA-1-Y-1)_{60}-$$

$$PA-3: -(XA-1-Y-1)_{10}-(XA-5-Y-1)_{90}-$$

$$PA-4: -(XA-2-Y-1)_{10}-(XA-5-Y-1)_{90}-$$

$$PA-5: -(XA-3-Y-1)_{5} - (XA-6-Y-1)_{6}$$

$$PA-6: -(XA-4-Y-1)_{5} - (XA-5-Y-1)_{95}$$

$$PA-7: -(XA-5-Y-1) -$$

$$PA-8:-(XA-6-Y-1)-$$

$$PA-9:-(XA-5-Y-4)-$$

$$PA-10:-(XA-5-Y-11)-$$

$$[0089]PA-11:-(XA-6-Y-11)-$$

$$PA-12:-(XA-6-Y-5)-$$

$$PA-13:-(XA-7-Y-6)-$$

$$PA-14:-(XA-8-Y-10)-$$

$$PA-15:-(XA-12-Y-1)-$$

$$PA-16:-(XA-13-Y-1)-$$

$$PA-17:-(XA-12-Y-11)-$$

$$PA-18:-(XA-13-Y-11)-$$

$$PA-19:-(XA-12-Y-18)-$$

$$PA-20:-(XA-8-Y-16)-$$

$$PA-21:-(XA-6-Y-1)_{98}-(XQ-7-1)_{98}$$

$$Y-1)_2-$$

$$PA-22:-(XA-6-Y-1)_{98}-(XQ-16)$$

$$-Y-1)_{2}$$

【0090】配向膜は、ポリアミック酸またはポリイミドを塗布して塗布層を形成し、塗布層の表面をラピング処理することにより得られる。ポリアミック酸を塗布してから、カルボキシル基(-COOM)とアミド結合のイミノ基(-NH-)とを反応させてポリイミドを形成してもよい。ラピング処理は、ポリマー塗布層の表面を、紙や布で一定方向(通常は長手方向)に、数回こすることにより実施する。配向膜の厚さは、 $0.01万至5\mu$ mであることが好ましく、 $0.05万至1\mu$ mであることが好ましく、 $0.05万至1\mu$ mであることがさらに好ましい。なお、配向膜を用いて、光学的異方性層の棒状液晶性分子を配向させてから、光学的異方性層を透明支持体上に転写してもよい。配向状態で固定された棒状液晶性分子は、配向膜がなくても配向状態を維持することができる。

50 【0091】 [光学的異方性層] 光学的異方性層は、棒

状液晶性分子から形成する。棒状液晶性分子は、棒状液 晶性分子の長軸方向と透明支持体面との間の平均傾斜角 が5°未満の状態で配向させることが好ましい。光学的 異方性層を設けることにより、光学補償シート全体のレ ターデーションを調整することが好ましい。光学補償シ ート全体の面内レターデーション (Re) は、20乃至 200nmであることが好ましく、20乃至100nm であることがさらに好ましく、20乃至70nmである ことが最も好ましい。光学補償シート全体の厚み方向の ることが好ましく、70至400mであることがより好 ましく、70乃至300mmであることがさらに好まし い。光学補償シートの面内レターデーション(Re)と 厚み方向のレターデーション (Rth) は、それぞれ下記 式で定義される。

 $Re = (nx - ny) \times d$

 $Rth = [\{ (nx + ny) / 2 \} - nz] \times d$ 式中、nxおよびnyは、光学補償シートの面内屈折率 であり、nzは光学補償シートの厚み方向の屈折率であ り、そしてdは光学補償シートの厚さである。光学的異 20 方性層と、光学的一軸性または光学的二軸性を有する透 明支持体とを組み合わせることで、光学補償シート全体 のレターデーションを調整することもできる。光学的一 軸性または光学的二軸性を有する透明支持体について は、後述する。

【0092】光学的異方性層に用いる棒状液晶性分子 は、配向している状態で固定されていることが好まし い。ポリマーバインダーを用いて配向状態を固定するこ ともできるが、重合反応により固定することが好まし い。液晶セルの表示モードによっては、棒状液晶性分子 30 がコレステリック配向していてもよい。棒状液晶性分子 がコレステリック配向する場合、選択反射域は可視領域*

*外であることが好ましい。棒状液晶性分子としては、ア ゾメチン類、アゾキシ類、シアノピフェニル類、シアノ フェニルエステル類、安息香酸エステル類、シクロヘキ サンカルポン酸フェニルエステル類、シアノフェニルシ クロヘキサン類、シアノ置換フェニルビリミジン類、ア ルコキシ置換フェニルビリミジン類、フェニルジオキサ ン類、トラン類およびアルケニルシクロヘキシルベンゾ ニトリル類が好ましく用いられる。なお、棒状液晶性分 子には、金属錯体も含まれる。また、棒状液晶性分子を レターデーション($R\, ext{th}$)は、 $7\,0\, ext{D}$ 至 $5\,0\,0\, ext{n}$ mであ 10 繰り返し単位中に含む液晶ポリマーも、棒状液晶性分子 として用いることができる。言い換えると、棒状液晶性 分子は、(液晶) ポリマーと結合していてもよい。棒状 液晶性分子については、季刊化学総説第22巻液晶の化 学(1994年)日本化学会編の第4章、第7章および 第11章、および液晶デバイスハンドブック日本学術振 興会第142委員会編の第3章に記載がある。 棒状液晶 性分子の複屈折率は、0.001乃至0.7であること が好ましい。

> 【0093】棒状液晶性分子は、重合性基を有すること が好ましい。重合性基 (Q) の例は、前述したポリイミ ドまたはポリアミック酸の重合性基の例 (Q1~Q1 7) と同様である。重合性基 (Q) は、不飽和重合性基 $(Q1\sim Q7)$ 、エポキシ基 (Q8) またはアジリジニ ル基(Q9)であることが好ましく、不飽和重合性基で あることがさらに好ましく、エチレン性不飽和重合性基 (Q1~Q6) であることが最も好ましい。棒状液晶性 分子は、短軸方向に対してほぼ対称となる分子構造を有 することが好ましい。そのためには、棒状分子構造の両 端に重合性基を有することが好ましい。以下に、棒状液 晶性分子の例を示す。

[0094]

【化50】

[0095]

[0098]

[0102]

【化58】

[0103]

[0104]

【化60】

[0106]

40 【化62】

[0107]

【0108】 【化64】

【0110】 【化66】

【化68】

【化67】

[0113]

【化69】

【0114】 【化70】

(N70) ÇH₂ (N71) ÇH₂ ÇН ÇΟ ÇO ÇH₂ ÇH₂ ÇH, ÇH₂ ÇH₂ NH CH₃ ÇH₂ ÇH₂ ÇH₂ ÇH₂ ÇH₂ Q ÇO ÇO ςн СH CH₂ CH₂

【0115】光学的異方性層は、棒状液晶性分子あるい 30 は下記の重合性開始剤や任意の添加剤(例、可塑剤、モ ノマー、界面活性剤、セルロースエステル、1,3,5 ートリアジン化合物、カイラル剤)を含む液晶組成物 (塗布液)を、配向膜の上に塗布することで形成する。 液晶組成物の調製に使用する溶媒としては、有機溶媒が 好ましく用いられる。有機溶媒の例には、アミド(例、 N, N-ジメチルホルムアミド)、スルホキシド (例、 ジメチルスルホキシド)、ヘテロ環化合物(例、ピリジ ン)、炭化水素(例、ベンゼン、ヘキサン)、アルキル ハライド (例、クロロホルム、ジクロロメタン)、エス 40 テル (例、酢酸メチル、酢酸プチル)、ケトン (例、ア セトン、メチルエチルケトン)、エーテル (例、テトラ ヒドロフラン、1,2-ジメトキシエタン)が含まれ る。アルキルハライドおよびケトンが好ましい。二種類 以上の有機溶媒を併用してもよい。液晶組成物の塗布 は、公知の方法(例、ワイヤーバーコーティング法、押 し出しコーティング法、ダイレクトグラビアコーティン グ法、リバースグラビアコーティング法、ダイコーティ ング法)により実施できる。

始剤を用いる熱重合反応と光重合開始剤を用いる光重合 反応とが含まれる。光重合反応が好ましい。光重合開始 剤の例には、 α -カルボニル化合物 (米国特許 2 3 6 7 661号、同2367670号の各明細書記載)、アシ ロインエーテル (米国特許2448828号明細書記 載)、α-炭化水素置換芳香族アシロイン化合物 (米国 特許2722512号明細書記載)、多核キノン化合物 (米国特許3046127号、同2951758号の各 明細書記載)、トリアリールイミダゾールダイマーとp 10 -アミノフェニルケトンとの組み合わせ (米国特許35 49367号明細書記載)、アクリジンおよびフェナジ ン化合物(特開昭60-105667号公報、米国特許 4239850号明細書記載) およびオキサジアゾール 化合物 (米国特許4212970号明細書記載) が含ま れる。光重合開始剤の使用量は、塗布液の固形分の 0. 01乃至20質量%であることが好ましく、0.5乃至 5 質量%であることがさらに好ましい。棒状液晶性分子 の重合のための光照射は、紫外線を用いることが好まし い。照射エネルギーは、20mJ/cm2乃至50J/ 20 cm² であることが好ましく、100乃至800mJ/ cm² であることがさらに好ましい。光重合反応を促進 するため、加熱条件下で光照射を実施してもよい。光学 的異方性層の厚さは、0.1乃至 20μ mであることが 好ましく、 $0.2乃至15\mu m$ であることがさらに好ま しく、0.3乃至 10μ mであることが最も好ましい。 【0117】 [支持体] 支持体は、透明であることが好 ましい。光学補償シートの透明支持体として、ガラス板 またはポリマーフイルム、好ましくはポリマーフイルム が用いられる。支持体が透明であるとは、光透過率が8 0%以上であることを意味する。透明支持体として、一 般には、光学等方性のポリマーフイルムが用いられてい る。光学等方性とは、具体的には、面内レターデーショ ン(Re)が10nm未満であることが好ましく、5n m未満であることがさらに好ましい。また、光学等方性 透明支持体では、厚み方向のレターデーション (Rth) も、10nm未満であることが好ましく、5nm未満で あることがさらに好ましい。透明支持体の面内レターデ **ーション(R e)と厚み方向のレターデーション(Rt** h) は、それぞれ下記式で定義される。

 $Re = (nx - ny) \times d$ $Rth = [\{ (nx+ny)/2 \} - nz] \times d$ 式中、nxおよびnyは、透明支持体の面内屈折率であ り、nzは透明支持体の厚み方向の屈折率であり、そし てdは透明支持体の厚さである。

【0118】液晶表示モードの種類によっては、透明支 持体として光学異方性のポリマーフイルムが用いられる 場合もある。すなわち、光学的異方性層の光学異方性に 透明支持体の光学異方性も加えて、液晶セルの光学異方 性に対応する(光学的に補償する)場合もある。そのよ 【0116】棒状液晶性分子の重合反応には、熱重合開 50 うな場合、透明支持体は、光学的一軸性または光学的二

軸性を有することが好ましい。光学的一軸性支持体の場合、光学的に正(光軸方向の屈折率が光軸に垂直な方向の屈折率よりも大)であっても負(光軸方向の屈折率が光軸に垂直な方向の屈折率よりも小)であってもよい。光中の二軸性支持体の場合、前記式の屈折率 $\mathbf{n} \mathbf{x} \mathbf{x} \mathbf{n} \mathbf{y}$ および $\mathbf{n} \mathbf{z} \mathbf{d} \mathbf{x} \mathbf{x}$ 全て異なる値 ($\mathbf{n} \mathbf{x} \neq \mathbf{n} \mathbf{y} \neq \mathbf{n} \mathbf{z}$) になる。光学異方性透明支持体の面内レターデーション(Re)は、0乃至300nmであることが好ましく、0乃至200nmであることがさらに好ましく、0乃至100nmであることが最も好ましい。光学異方性透明支持10体の厚み方向のレターデーション(Rth)は、10乃至1000nmであることが好ましく、50乃至400nmであることがより好ましく、100乃至300nmであることがさらに好ましい。

【0119】透明支持体を形成する材料は、光学等方性支持体とするか、光学異方性支持体とするかに応じて決定する。光学等方性支持体の場合は、一般にガラスまたはセルロースエステルが用いられる。光学異方性支持体の場合は、一般に合成ポリマー(例、ポリカーボネート、ポリスルホン、ポリエーテルスルホン、ポリアクリレート、ポリメタクリレート、ノルボルネン樹脂)が用いられる。ただし、欧州特許0911656A2号明細書に記載されている(1)レターデーション上昇剤(複屈折率上昇剤)の使用、(2)セルロースアセテートの酢化度の低下、あるいは(3)冷却溶解法によるフィルムの製造により、光学異方性の(レターデーションが高い)セルロースエステルフィルムを製造することもできる。ポリマーフィルムからなる透明支持体は、ソルベントキャスト法により形成することが好ましい。

【0120】光学異方性透明支持体を得るためには、ポ 30 リマーフイルムに延伸処理を実施することが好ましい。 光学的一軸性支持体を製造する場合は、通常の一軸延伸 処理または二軸延伸処理を実施すればよい。光学的二軸 性支持体を製造する場合は、アンバランス二軸延伸処理 を実施することが好ましい。アンバランス二軸延伸で は、ポリマーフイルムをある方向に一定倍率 (例えば3 乃至100%、好ましくは5乃至30%) 延伸し、それ と垂直な方向にそれ以上の倍率 (例えば6乃至200 %、好ましくは10乃至90%) 延伸する。二方向の延 伸処理は、同時に実施してもよい。延伸方向 (アンバラ ンス二軸延伸では延伸倍率の高い方向) と延伸後のフィ ルムの面内の遅相軸とは、実質的に同じ方向になること が好ましい。延伸方向と遅相軸との角度は、10°未満 であることが好ましく、5°未満であることがさらに好 ましく、3°未満であることが最も好ましい。なお、光 学的一軸性または光学的二軸性を有する透明支持体を用 いる場合、光学的異方性層の棒状液晶性分子の長軸方向 を透明支持体面に投影して得られる線の平均方向が、透 明支持体の面内の遅相軸と、実質的に平行または直交し ているように配置することが好ましい。

【0121】透明支持体の厚さは、10乃至500 μ m であることが好ましく、50乃至200 μ mであることが好ましい。透明支持体とその上に設けられる層(密着層、配向膜あるいは光学的異方性層)との密着を改善するため、透明支持体に表面処理(例、グロー放電処理、コロナ放電処理、紫外線(UV)処理、火炎処理)を実施してもよい。透明支持体に紫外線吸収剤を添加してもよい。透明支持体の上に、密着層(下塗り層)を設けてもよい。密着層については、特開平7-333433分公報に記載がある。密着層の厚さは、0.1乃至2 μ mであることが好ましく、0.2乃至 1μ mであることがさらに好ましい。

【0122】[偏光膜] 偏光膜には、ヨウ素系偏光膜、二色性染料を用いる染料系偏光膜やポリエン系偏光膜がある。ヨウ素系偏光膜および染料系偏光膜は、一般にポリビニルアルコール系フイルムを用いて製造する。偏光膜の透過軸は、フイルムの延伸方向に垂直な方向に相当する。偏光膜の透過軸は、棒状液晶性分子の長軸方向を透明支持体面に投影して得られる線の平均方向(遅相軸)と、実質的に平行になるように配置する。

【0123】 [透明保護膜] 透明保護膜としては、透明なポリマーフイルムが用いられる。保護膜が透明であるとは、光透過率が80%以上であることを意味する。透明保護膜としては、一般にセルロースエステルフイルム、好ましくはトリアセチルセルロースフイルムが用いられる。セルロースエステルフイルムは、ソルベントキャスト法により形成することが好ましい。透明保護膜の厚さは、20乃至500 μ mであることが好ましく、50乃至200 μ mであることがさらに好ましい。

【0124】 [液晶表示装置] 本発明は、様々な表示モ

ードの液晶セルに適用できる。前述したように、液晶性 分子を用いた光学補償シートは、TN(Twisted Nemati c) , IPS (In-Plane Switching) , FLC (Ferroel ectric Liquid Crystal) 、 O C B (OpticallyCompensa tory Bend) , S T N (Supper Twisted Nematic) , V A (VerticallyAligned) , ECB (Electrically Cont rolled Birefringence) およびHAN (Hybrid Aligne d Nematic) モードの液晶セルに対応するものが既に提 案されている。本発明の光学補償シートおよび偏光板 は、光学補償シートの遅相軸と偏光膜の透過軸とを実質 的に平行になるように配置することが好ましい液晶表示 装置、例えば、TNモードやVAモードの液晶表示装置 に用いることが好ましい。本発明は、VAモードの液晶 表示装置において、特に効果がある。VAモードの液晶 セルには、(1)棒状液晶性分子を電圧無印加時に実質 的に垂直に配向させ、電圧印加時に実質的に水平に配向 させる狭義のVAモードの液晶セル (特開平2-176 625号公報記載)に加えて、(2)視野角拡大のた め、VAモードをマルチドメイン化した(MVAモード の) 液晶セル (SID 97、Digest of tech. Papers

60

(予稿集) 28 (1997) 845記載)、(3) 棒状 液晶性分子を電圧無印加時に実質的に垂直配向させ、電 圧印加時にねじれマルチドメイン配向させるモード (n -ASMモード)の液晶セル (日本液晶討論会の予稿集 58~59 (1998) 記載) および (4) SURVA IVALモードの液晶セル (LCDインターナショナル 98で発表)が含まれる。

[0125]

【実施例】 [実施例1]

(配向膜の形成) ポリイミド (PI-8) を、N-メチ 10 ルピロリドン/メチルエチルケトンの混合溶媒 (質量比 =1/4)に溶解して、4質量%溶液を調製した。この 溶液を、バーコーターを用いてガラス支持体上に1µm の厚さに塗布した。塗布層を120℃で5分間加熱し て、乾燥した。塗布層の表面をラビング処理して、配向 膜を形成した。

[0126]

【0127】 (光学的異方性層の形成) 配向膜の上に、 以下の組成の塗布液をバーコーターを用いて O. 7 μm の厚さに塗布した。

[0128]

光学的異方性層塗布液組成

棒状液晶性分子(N71)

100質量部

光重合開始剤 (イルガキュア907、日本チバガイギー(株)製) 3質量部 光重合増感剤(カヤキュアーDETX、日本化薬(株)製) 1質量部 メチルエチルケトン

400質量部

【0129】塗布層を100℃で1分間加熱して、棒状 液晶性分子を配向させた。その温度で4秒間紫外線を照 射して棒状液晶性分子を重合させ、配向状態を固定し た。このようにして光学的異方性層を形成し、光学補償 シートを作製した。光学的異方性層の配向性および棒状 30 液晶性分子のディレクタ (長軸方向) を偏光顕微鏡を用 いて観察したところ、棒状液晶性分子は、長軸方向がラ ビング方向に直交するように配向していた。波長550 nmにおける面内レターデーション (Re) および厚み 方向のレターデーション (Rth) をエリプソメーター (M-150、日本分光(株)製)を用いて測定したと ころ、Reは30nm、Rthは115nmであった。 【0130】 [実施例2] ポリイミド (PI-8) に代 えて、ポリイミド (PI-9) を同量用いた以外は、実 施例1と同様にして光学補償シートを作製して評価し た。光学的異方性層の配向性および棒状液晶性分子のデ ィレクタ (長軸方向) を偏光顕微鏡を用いて観察したと ころ、棒状液晶性分子は、長軸方向がラビング方向に直 交するように配向していた。波長550nmにおける面 内レターデーション (Re) および厚み方向のレターデ ーション (Rth) をエリプソメーター (M-150、日

本分光(株)製)を用いて測定したところ、Reは30

nm、Rthは110nmであった。

[0131] 【化72】

(PI-9)

【0132】 [実施例3] ポリイミド (PI-8) に代 えて、ポリイミド(PI-11)を同量用いた以外は、 実施例1と同様にして光学補償シートを作製して評価し 40 た。光学的異方性層の配向性および棒状液晶性分子のデ ィレクタ(長軸方向)を偏光顕微鏡を用いて観察したと ころ、棒状液晶性分子は、長軸方向がラビング方向に直 交するように配向していた。波長550nmにおける面 内レターデーション (Re) および厚み方向のレターデ ーション (Rth) をエリプソメーター (M-150、日 本分光(株)製)を用いて測定したところ、Reは30 nm、Rthは115nmであった。

[0133] 【化73】

(PI-11)

【0134】[実施例4]

(透明支持体の作製) セルローストリアセテートに下記の複屈折率上昇剤を4.0質量%添加し、厚さ100 μ mのロール状セルローストリアセテートフイルムを作製した。得られたセルローストリアセテートフイルムを、透明支持体として用いた。

[0135]

【化74】

(複屈折率上昇剤) CH₃ H N N N N N N N N CH 【0136】(配向膜の形成)ポリアミック酸 (PA-21)とトリエチルアミン (中和剤) との4質量%水溶液を調製した。この溶液を、バーコーターを用いてロール状透明支持体を搬送しながらその上に連続的に塗布した。塗布層を120℃で2分間加熱して、乾燥し、厚さ1μmの塗布層を形成した。塗布層を設けたロール状態

62

た。 室布層を 1 2 0 ℃で 2 分間加熱して、乾燥し、厚さ 1 μmの塗布層を形成した。塗布層を設けたロール状透明支持体を搬送しながら、長手方向(搬送方向)に連続的に塗布層の表面をラピング処理して、配向膜を形成した。

10 【0137】 【化75】

20

(PA-21)

【0138】(光学的異方性層の形成)配向膜の上に、 *塗布した。 以下の組成の塗布液をパーコーターを用いて、連続的に* [0139]

光学的異方性層塗布液組成

棒状液晶性分子 (N71)

100質量部

光重合開始剤 (イルガキュア907、日本チバガイギー (株) 製) 3質量部 光重合増感剤(カヤキュアーDETX、日本化薬(株)製) 1質量部 メチルエチルケトン 400質量部

【0140】塗布層を100℃で1分間加熱して、棒状 液晶性分子を配向させた。その温度で4秒間、600m j/cm²の紫外線を照射して棒状液晶性分子を重合さ せ、配向状態を固定した。このようにして光学的異方性 層を形成し、光学補償シートを作製した。棒状液晶性分 子は、長軸方向が光学補償シートの長手方向と直交する ように配向していた。波長550nmにおける面内レタ ーデーション (Re) および厚み方向のレターデーショ ン (Rth) をエリプソメーター (M-150、日本分光 (株) 製)を用いて測定したところ、Reは30nm、 Rthは115nmであった。

【0141】(偏光板の作製)厚さ80μmのロール状

して5倍に延伸し、乾燥して偏光膜を得た。偏光膜の一 方の面に、ケン化処理したロール状セルローストリアセ 40 テートフイルム (フジタックTD80UF、富士写真フ イルム (株) 製) を、他方の面にケン化処理したロール 状光学補償シートの透明支持体を、連続して貼り合わ せ、偏光板を作製した。光学補償シートの遅相軸 (棒状 液晶性分子の長軸方向)と偏光膜の透過軸とは平行であ った。

【0142】 (液晶表示装置の作製) 市販のMVA液晶 表示装置(VL-1530S、富士通(株)製)から、 観察者側およびバックライト側の偏光板と光学補償シー トとを剥離し、代わりに作製した偏光板を二枚貼り付け ポリビニルアルコールフイルムをヨウ素水溶液中で連続 50 た。作製したMVA液晶表示装置について、視野角を視

65

野角測定装置 (EZContrast 160D、ELDIM社 製)で測定した。その結果、偏光膜の透過軸方向の視野 角および透過軸方向から 45°の方向の視野角は、いず れも80°を越える値であった。

【図面の簡単な説明】

【図1】透過型液晶表示装置の基本的な構成を示す模式 図である。

【図2】反射型液晶表示装置の基本的な構成を示す模式 図である。

【図3】ロール状偏光素子とロール状光学補償シートと 10 5a 液晶セルの下基板 の貼り合わせ工程を示す模式図である。

【符号の説明】

BL バックライト

LD 長手方向

RP 反射板

SA 光学的異方性層の遅相軸

TA 偏光膜の透過軸

1、1a、1b、1c 透明保護膜

2、2a、2b 偏光膜

3、3a、3b 透明支持体

4、4a、4b 光学的異方性層

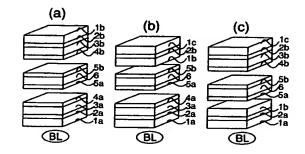
5 b 液晶セルの上基板

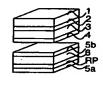
6 棒状液晶性分子層

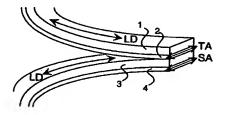
【図1】

【図2】

【図3】







フロントページの続き

Fターム(参考) 2H049 BA02 BA06 BA27 BA42 BB03 BB33 BB43 BC03 BC04 BC05

BC09 BC22

2H090 HB08Y JB02 JB03 JB13 KA05 KA07 KA08 KA14 LA06 LAO9 LA16 MAO1 MBO3

2H091 FA08X FA08Z FA11X FA11Z FA41Z FB02 FB12 FC07 **GA01 GA06 HA07 HA09 HA10** HA12 KA02

4J043 PA04 PC035 PC036 PC165 PC166 QB15 QB26 QB31 RA34 SA05 SA06 TA14 TA22 ZB21 ZB23